

(独) 日本学術振興会
薄膜第 131 委員会
第 291 回委員会議事録

1. 日 時 : 2020 年 2 月 17 日 (月) 12:15-12:55

2. 場 所 : 名古屋大学東山キャンパス IB 電子情報館中棟 1 階 IB015 講義室

3. 出席者 : 近藤高志 (東京大学), 北川雅俊 (大阪大学), 大見俊一郎 (東京工業大学), 吉田貞史 (産業技術総合研究所), 安田幸夫 (名古屋大学), 白木靖寛 (東京大学), 吉川明彦 (千葉大学), 八瀬清志 (産業技術総合研究所), 宮崎誠一 (名古屋大学), 権田俊一 (大阪大学), 宮崎照宣 (東北大学), 浅野種正 (九州大学), 木村滋 (高輝度光科学研究センター), 徳田崇 (東京工業大学), 斉藤伸 (東北大学), 桜庭祐弥 (物質・材料研究機構), 須田淳 (名古屋大学), 潮嘉次郎 (㈱ニコン), 大久保裕夫 (㈱アルバック), 殿原浩二 (富士フイルム㈱), 杉山弘樹 (日本電信電話㈱), 田中貴士 (㈱昭和電工), 濱村浩孝 (㈱日立製作所), 井上和裕 (㈱村田製作所), 平野智之 (ソニーセミコンダクタソリューションズ㈱), 原直紀 (㈱富士通研究所), 祖父江進 (㈱デンソー), 守山実希 (豊田合成㈱), 岡俊行 (㈱東芝), 三浦博 (㈱リコー), 関淳志 (AGC㈱), 木本賢治 (シャープ㈱), 高見英生 (JX 金属㈱), 後藤広将 (旭化成エレクトロニクス㈱), 藤井映志 (パナソニック㈱), 谷卓行 (凸版印刷㈱)

4. 配布資料

(1) 第 290 回委員会議事録 (案)

5. 議 事 :

◎前回議事録の承認 (配布資料(1))

大見委員より前回議事録の説明がなされ、承認した。

◎審議事項

1. 2020 年 4 月研究会

徳田委員より、2020 年 4 月研究会の準備状況が説明され、承認した。

➤ 研究会テーマ「バイオ・医療センシングのための薄膜&ナノ技術」(新委員会、174 委員会共催)

日程 : 4 月 20 日 (月)

会場 : 京都テルサ

企画委員会 : 10:30-12:30 第 8 会議室

委員会 : 12:30-13:00 B・C 会議室

研究会 : 13:00-17:00 B・C 会議室

意見交換会 : 18:00-

2. 新委員会について

近藤委員長より、新委員会の対応について説明があった。新委員会は採択候補として通知されており、3 月 16 日の理事会において承認されるものと考えられる。その後に、実施計画書等の提出依頼があるものと考えられるので、まず企業会員の方は、代表委員と複数名の委員の選定準備を進めていただくこととした。また、新委員会の体制および研究会の開催については、WG に一任することを承認した。

3. 131 委員会の解散手続きについて

近藤委員長より、131 委員会の解散手続きについて説明があった。提案された解散手続きの選択肢のうち、他の既存法人に譲渡し通常精算を選択し、手続きを進めることとした。解散手続きの書類を準備の上、メール審議により進めることを承認した。

4. 薄膜工学セミナーについて

薄膜工学セミナーを新委員会の会員向けに開催することとした。会場と日程も含めて開催に向けた検討を進めることとした。

以上